Электронографическое исследование параметров ближнего порядка в аморфных пленках Yb_{1-x}Sm_xAs₂S₄

© Э.Ш. Гаджиев, А.И. Мададзаде

Институт физики Азербайджанской национальной академии наук Az1143 Баку, Азербайджан

(Получена 8 августа 2007 г. Принята к печати 4 сентября 2007 г.)

Получена кривая интенсивности рассеяния электронов в зависимости от угла рассеяния для аморфных пленок $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$. Построена кривая радиального распределения атомов. Определены радиусы координационных сфер и парциальные координационные числа атомов в $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$.

PACS: 61.43.Dq

1. Введение

Интенсивное развитие современной электроники на базе микроминиатюризации вызвано использованием тонкопленочных систем. Разработка научных основ технологии получения тонких пленок со стабильными заданными свойствами требует исследования структуры вещества, процессов фазообразования и фазовых превращений.

Данная работа посвящена изучению структур ближнего порядка в аморфных пленках $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$. Исследуемые соединения относятся к новому классу аморфных материалов и являются перспективными для использования в различных приборах, в том числе в акустооптике [1–3].

2. Экспериментальная часть

Аморфные пленки $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$ толщиной ~ 30 нм были получены путем термического испарения монокристаллического Yb_{1-r}Sm_rAs₂S₄ из специально сделанных печей из вольфрам-рениевого сплава в вакууме при остаточном давлении $\sim 10^{-5}$ Па. Дозированное содержание примеси Sm в соединениях составляло 0.2%. В качестве подложек использовались свежесколотые кристаллы NaCl, KCl, а также аморфный целлулоид, находящиеся при комнатной температуре. Скорость осаждения пленок была ~ 10 нм/с. Полученные аморфные пленки стабильны при комнатной температуре и кристаллизуются при температуре T = 548 К. Кристаллизация аморфных пленок показала идентичность состава аморфных и кристаллических пленок. Структура ближнего порядка в пленках Yb_{1-x}Sm_xAs₂S₄ изучалась методом дифракции быстрых электронов (напряжение 75 кВ) с применением вращающегося вектора, что позволило выявить максимумы дифракционного отражения в дальнеугловой области. На кривой интенсивности рассеяния электронов в зависимости от угла рассеяния I(s), где $s = 4\pi \sin \theta / \lambda$, θ — угол рассеяния, λ — длина волны электронов, наблюдаются 7 максимумов при s = 11.0, 20.0,34.0, 54.0, 72.0, 91.0, 108.0 нм⁻¹ (рис. 1).

3. Результаты и их обсуждение

Для определения структуры аморфных пленок был использован метод радиального распределения атомов. Кривые радиального распределения атомов (КРРА) для аморфных соединений построены нами на основе известной формулы [4]

$$4\pi r^{2} \sum_{i} \sum_{j} c_{i} k_{i} k_{j} \rho_{ij}(r) = 4\pi r^{2} \rho_{0} \left(\sum_{i} c_{i} k_{i}\right)^{2} + \frac{2r}{\pi} a \int_{0}^{s} s[\alpha(s) - 1] \sin sr ds. \quad (1)$$

Здесь $\rho_{ij}(r)$ — парциальная функция радиального распределения атомной плотности атомов *j*-го сорта вокруг атомов *i*-го, *r* — расстояние, *a* — нормирующий множитель, $\alpha(s)$ — структурный фактор. Коэффициенты *c_i* в (1) учитывают относительное содержание атомов элементов, входящих в химическую формулу исследуемого соединения. Относительные рассеивающие способности атомов каждого химического элемента *k_i* определялись по формуле

$$k_{i} = \frac{k(s)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{3} c_{i} f_{i}^{2}(s)}},$$
(2)

где $f_i(s)$ — атомный фактор рассеяния *i*-го элемента. Средняя атомная плотность ρ_0 исследуемых аморфных пленок вычислена нами по формуле

$$\rho_0 = \frac{\rho N_{\rm A}}{\sum\limits_i c_i A_i},\tag{3}$$

где ρ — плотность кристаллического вещества в г/см³, A_i — атомные массы элементов, входящих в химическую формулу, $N_A = 6 \cdot 10^{23}$ моль⁻¹ — число Авогадро. Нормирующий множитель *а* для перехода от относительных единиц интенсивности к абсолютным, определенный нами по средней атомной плотности, оказался равным a = 0.196 для Yb_{1-x}Sm_xAs₂S₄. Средняя атомная плот-



Рис. 1. Кривая интенсивности рассеяния электронов для аморфных пленок Yb_{1-x}Sm_xAs₂S₄.



Рис. 2. Кривая радиального распределения атомов $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$.

ность, вычисленная по (3), равна $\rho_0 = 0.339 \,\mathrm{Hm^{-1}}$. Для рассеивающих способностей иттербия, мышьяка и серы получено: $k_{\rm Yb} = 1.89$, $k_{\rm As} = 1.03$, $k_{\rm S} = 0.59$. На основе полученной экспериментальной интенсивности по формуле (1) была рассчитана и построена КРРА (рис. 2). Из КРРА были определены радиусы 1-й и 2-й координационных сфер, которые равны 0.244 и 0.372 нм соответственно. Уменьшение радиусов координационных сфер в $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$ по сравнению с аморфным $YbAs_2S_4$ связано, по-видимому, с влиянием атомов Sm [5]. Первый координационный максимум на КРРА аморфного $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$ отражает расстояние As-S, причем атомы мышьяка и серы соединены ковалентной связью. Это следует из того факта, что сумма ковалентных радиусов мышьяка и серы $r_{\rm As} + r_{\rm S} = 0.121 + 0.117 = 0.238$ нм близка к значению радиуса первой координационной сферы ($r_1 = 0.244$ нм). Ионы Yb²⁺ в структуре аморфного $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$ находятся во второй координационной сфере атомов мышьяка и являются ближайшими соседями атомов серы. Об этом свидетельствует близость суммы радиусов первой координационной сферы и иона Yb^{2+} ($r_1 + r_{Yb} = 0.244 + 0.107 = 0.351$ нм) к значению радиуса второй координационной сферы ($r_2 = 0.372$ нм). Парциальные координационные числа определялись ис-

7 Физика и техника полупроводников, 2008, том 42, вып. 5

ходя из формулы

$$\sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} c_i k_i k_j n_{ij} = Q, \qquad (4)$$

где n_{ij} — число атомов сорта *j* вокруг одного атома сорта *i* (*i* = 1-3, *j* = 1-3). Индексом 1 обозначены атомы Yb, 2 — атомы As, 3 — атомы S.

Из площади под первым и вторым координационными максимумами на КРРА аморфного $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$ определены парциальные координационные числа в первой во второй координационных сферах атомов мышьяка в аморфном $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$: $n_{12} = 3$, $n_{13} = 0$, $n_{21} = 2$, $n_{23} = 4$, $n_{31} = 0$, $n_{32} = 1$, $n_{11} = n_{22} = n_{33} = 0$.

4. Заключение

Установлено, что при вакуумном осаждении монокристаллического $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$ на подложки NaCl, KCl и на аморфный целлулоид, находящиеся при комнатной температуре, получаются аморфные пленки. Определены радиусы координационных сфер и парциальные координационные числа атомов в полученных аморфных пленках. Показано, что атомы примеси Sm изменяют значения радиусов координационных сфер YbAs₂S₄: радиусы первой и второй координационных сфер Yb_{1-x}Sm_xAs₂S₄ уменьшаются по сравнению с YbAs₂S₄.

Авторы приносят благодарность Д.И. Исмаилову за ценные замечания.

Список литературы

- [1] И.В. Золотухин. Физические свойства аморфных металлических материалов (М., Металлургия, 1986).
- [2] П.Г. Рустамов, О.М. Алиев, Т.Х. Курбанов. Тройные халькогениды редкоземельных элементов (Баку, Элм, 1981).
- [3] В.И. Балакший, В.И. Парыгин, Л.Е. Чирков. Физические основы акустооптики (М., Радио и связь, 1985).
- [4] А.Ф. Скрышевски. Структурный анализ жидкостей и аморфных тел (М., Высш. шк., 1980).
- [5] T.G. Efendiyev, E.Sh. Hajiyev. In: XXV Int. Conf. on Physics of Semicond. (Osaka, Japan, 2000).

Редактор Л.В. Шаронова

Electron diffraction study of the short-range order paramerets in amorphous $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$ films

E.Sh. Hajiyev, A.I. Madadzadeh

Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Az1143 Baku, Azerbaijan

Abstract Electron scattering intensity curve from amorhous $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$ films has been obtained by electron diffraction method depending on the scattering angle. Atom radial distribution curve has been plotted. The radii of coordination spheres and the partial coordination numbers of atoms have been determined in $Yb_{1-x}Sm_xAs_2S_4$.